

2007年3月期 決算補足説明資料

2007年5月14日
東京応化工業株式会社

業績概要（通期）

（百万円、%、円/ドル）

	2006/3	2007/3		
			増減	増減率
売上高	98,514	101,955	+3,440	+3.5
営業利益	10,544	10,884	+339	+3.2
経常利益	11,156	11,677	+520	+4.7
当期純利益	6,656	6,660	+3	+0.1
為替	112.5	115.8	-	-

tok

1

事業別セグメントの業績

(百万円、%)

	2006/3	2007/3	
		増減	増減率
売上高	98,514	101,955	+3,440 +3.5
材料事業	80,338	83,038	+2,700 +3.4
エレクトロニクス機能材料	47,097	50,613	+3,516 +7.5
高純度化学薬品	28,611	27,674	-937 -3.3
印刷材料	4,583	4,601	+18 +0.4
装置事業	18,175	18,916	+742 +4.0
営業利益	10,544	10,884	+339 +3.2
材料事業	12,665	12,614	-51 -0.4
装置事業	2,343	3,007	+664 +28.3
消去又は全社	-4,464	-4,737	-273 -

tok

2

比較貸借対照表

(百万円)

	2007/3	増減	
流動資産	100,147	-6,119	現金預金 -6,679 ・長期性預金への振り替え 売上債権 +1,709 棚卸資産 -1,507 ・装置事業に関わる減少
内、現金預金	37,429	-6,679	
有形固定資産	45,976	+3,324	
無形固定資産	1,596	-427	投資有価証券 -771 ・投資有価証券の含み益減 長期性預金 +5,000
投資その他の資産	18,890	+4,151	
流動負債	33,427	-4,091	買入債務 -1,443 未払法人税等 -2,122 ・前期末未払い税金支払に伴う減少
買入債務	10,019	-1,443	
前受金	12,904	+300	
固定負債	2,108	-113	退職給付引当金 -99 ・年金資産の増加による減少
純資産合計	131,074	+7,159	
総資産	166,610	+929	

tok

3

キャッシュフロー

(百万円)

	2006/3	2007/3	
営業キャッシュフロー	+8,008	+8,744	主な内訳 売上債権の増加 仕入債務の減少 棚卸資産の減少 法人税等の支払い 退職給付引当金の減少
税金等調整前当期純利益	+11,324	+11,119	
減価償却費	+5,502	+5,931	
退職給付引当金の増減(-)額	-4,860	-107	
売上債権の増(-)減額	-2,961	-1,414	
棚卸資産の増(-)減額	-2,204	+1,662	
仕入債務の増減(-)額	+1,704	-1,495	
法人税等の支払い	-2,952	-6,074	主な内訳 有形固定資産の取得 -8,904 研究開発棟の建設等 長期性預金の預入 -5,000
投資キャッシュフロー	-13,805	-15,822	
財務キャッシュフロー	-595	-1,469	主な内訳 配当金の支払 -1,679 自己株式の売却 +176
換算差額	+460	+295	
現金及び現金同等物の増減額	-5,931	-8,250	

tok

4

業績予想概要 (通期)

(百万円、%、円/ドル)

	2007/3 実績	2008/3予想	
		増減	増減率
売上高	101,955	103,600	+1,645 +1.6
営業利益	10,884	9,500	-1,384 -12.7
経常利益	11,677	9,800	-1,877 -16.1
当期純利益	6,660	5,900	-760 -11.4
為替	115.8	110.0	- -

tok

5

設備投資・減価償却・研究開発

(百万円)

	2006/3	2007/3	2008/3予想	
	実績	実績		前年比
設備投資	6,962	8,531	7,600	-931
減価償却費	5,502	5,931	7,900	+1,969
研究開発費	5,683	6,487	8,300	+1,812

tok

6

事業別セグメント業績予想

(百万円、%)

	2008/3上期予想		2008/3通期予想	
		前年比		前年比
売上高	50,800	+0.2	103,600	+1.6
材料事業	43,300	+5.2	88,400	+6.5
エレクトロニクス機能材料	27,700	+11.5	57,000	+12.6
高純度化学薬品	13,300	-5.1	26,800	-3.2
印刷材料	2,300	+3.6	4,600	-0.0
装置事業	7,500	-21.8	15,200	-19.6
営業利益	4,700	-26.5	9,500	-12.7
材料事業	6,200	-9.6	12,800	+1.5
装置事業	900	-51.6	1,500	-50.1
消去又は全社	-2,400	-	-4,800	-

tok

7

ご参考①：単独業績（実績・予想）

（百万円、％）

	2006/3	2007/3	前年比	2008/3	前年比
	実績	実績		通期予想	
売上高	82,883	85,714	+3.4	87,400	+2.0
エレクトロニクス機能材料	44,611	46,936	+5.2	53,200	+13.4
高純度化学薬品	16,434	15,779	-3.9	15,300	-3.0
印刷材料	4,138	4,393	+6.1	4,300	-2.1
プロセス機器	17,618	18,490	+4.9	14,600	-21.0
営業利益	7,659	7,960	+3.9	6,500	-18.3
経常利益	9,123	10,047	+10.1	7,800	-22.4
当期純利益	6,237	6,704	+7.5	5,100	-23.9
設備投資	6,061	7,616	+25.6	7,300	-4.1
減価償却費	4,932	5,244	+6.3	7,200	+37.3
研究開発費	5,683	6,487	+14.1	8,300	+27.9

tok

8

ご参考②：トピックス（2006年4月以降）

- 2006/5 : 中期計画～第3次「tok チャレンジ21」～を策定・公表
- 2006/6 : 定時株主総会にて、社外取締役1名の選任、買収防衛策等を決議
- 2006/7 : **新研究開発棟（竣工2月）の運用を開始**
⇒45nm以降の先端リソグラフィ対応を加速
- 2006/9 : 2007年3月期の1株当たり配当予想を増額修正
⇒中間期末配当（15円→18円）、期末配当（15円→18円）
⇒年間配当：33円（記念配当3円を含む）⇒36円
- 2006/10 : **第1回新エネルギー世界展示会に太陽電池関連材料を出展**
: **EUVリソグラフィ用低分子フォトレジスト材料を開発**
⇒NEDO委託事業、技術研究組合「超先端電子技術開発機構」の協力を得て、当社と日立製作所が開発
- 2006/3Q : 韓国合弁会社によるTFTレジスト現地生産を開始
- 2006/12 : **シリコン含有Bi-Layerフォトレジストを開発**
⇒東レ・ダウコーニング社と共同で65nmノード以降のエッチング選択性向上を実現
- 2007/4 : **FPD関連材料に特化した新研究開発棟を竣工**
: 米国子会社の社長に当社執行役員が就任

tok

9

<http://www.tok.co.jp/>

(ご注意)

本資料の業績予想は、現時点において見積もられた見通しであり、これまでに入手可能な情報から得られた判断に基づいております。したがって、実際の業績は、様々な要因やリスクによりこの業績予想とは大きく異なる結果となる可能性があり、いかなる確約や保証を行うものではありません。